doi: 10.11933/j.issn.1007-9289.20161011001

## 电沉积非晶态Fe-Co-Ni-P镀层的制备及性能

罗婵媛<sup>1,2</sup>,纪秀林<sup>1,2</sup>,李 泽<sup>1,2</sup>

(1. 河海大学 机电工程学院, 江苏 常州 213022; 2. 河海大学 疏浚技术教育部工程研究中心, 江苏 常州 213022)

**摘 要:**通过改变镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>的添加量(15~40 g/L)制备不同P含量的Fe-Co-Ni-P镀层,采用XRD衍射仪、交流阻抗谱和 超声波气蚀试验,分别研究和分析了P含量对镀层的结构以及腐蚀、气蚀性能的影响。结果表明:该四元合金镀层基 本都为非晶态。随着合金镀层中P含量增加,镀层表面的胞状组织越来越细密,其耐腐蚀性能逐渐增强。当镀液中 H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>添加量为40 g/L时,镀层的耐腐蚀性能最好。当镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>为15 g/L时,交流阻抗谱表现出Warburg阻抗的特 征,溶液状态由电荷迁移、扩散以及化学反应混合。当镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>为20~40 g/L时,镀层的交流阻抗谱都只有一个容 抗弧,表现出一个时间常数特征,且电极过程存在扩散受阻的现象。当镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>为40 g/L时,拟合的等效电路中 的镀层电荷转移电阻*R*f达到最大值3 494 Ω·cm<sup>2</sup>。且当镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>的添加量为40 g/L时,其镀层抗气蚀性能也最好。

关键词: 电沉积; 电镀; 极化曲线; 交流阻抗谱; 气蚀

中图分类号: TG174.44

文献标志码:A

文章编号:1007-9289(2017)02-0092-06

#### **Preparation and Properties of Electrodeposited Amorphous Fe-Co-Ni-P Coatings**

LUO Chan-yuan<sup>1,2</sup>, JI Xiu-lin<sup>1,2</sup>, LI Ze<sup>1,2</sup>

(1. College of Mechanical and Electrical Engineering, Hohai University, Changzhou 213022, Jiangsu; 2. Engineering Research Center of Dredging Technology of Ministry of Education, Hohai University, Changzhou 213022, Jiangsu)

**Abstract:** Fe-Co-Ni-P alloy coatings with different P content were prepared by adjusting the amount of  $H_3PO_3(15\sim40 \text{ g/L})$  in the bath. The influence of P content on the structure and properties of the electrodeposited Fe-Co-Ni-P alloy coating was analyzed by XRD, AC impedance spectra and ultrasonic cavitation test. The results show that these alloyed coatings are amorphous. Higher P content is benificial to refine the cellular structure of coatings, which helps to improve the corrosion resistance of the coating. When the  $H_3PO_3$  content in the bath is to 40 g/L, the coating has the best corrosion resistance. When the  $H_3PO_3$  content in the bath is 20–40 g/L, it only have a capacitive arc, which indicates ablocked diffusion in the electrode process. When the  $H_3PO_3$  content in the bath is to 40 g/L, the charge transfer resistance *R*f of the equivalent circuit coating reaches the maximum value 3 494  $\Omega$ ·cm<sup>2</sup> in all the coatings. Moreover, the coating fabricated from 40 g/L  $H_3PO_3$  has the best cavitation resistance performance.

Keywords: electrodeposition; electroplate; polarization curve; AC impedance spectroscopy; cavitation

收稿日期: 2016-10-11; 修回日期: 2017-03-02

网络出版日期: 2017-03-10 08:15; 网络出版地址: http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3905.TG.20170310.0815.008.html

通讯作者:纪秀林(1975—),男(汉),副教授,博士;研究方向:表面技术与摩擦磨损; E-mail: xiulinji@gmail.com

**基金项目:**国家自然科学基金(51475140)

Fund: Supported by National Natural Science Foundation of China (51475140)

引文格式: 罗婵媛, 纪秀林, 李泽. 电沉积非晶态Fe-Co-Ni-P镀层的制备及性能[J]. 中国表面工程, 2017, 30(2): 92-97. LUO C Y, JI X L, LI Z. Preparation and properties of electrodeposited amorphous Fe-Co-Ni-P coatings[J]. China Surface Engineering, 2017, 30(2): 92-97.

#### 93

## 0 引 言

电沉积镍合金不仅能够发挥镀镍层的性能优势,还能通过加入其他元素,使镀层具有更好的性能。工业生产对材料的耐磨损、耐腐蚀、硬度等性能要求越来越大。在镍镀层中添加铁元素能提高镀层的韧性、耐磨性,部分镍被廉价的铁取代,成本降低。镍镀层中添加钴元素,使合金镀层获得优良的耐磨性、耐蚀性,以及较高的硬度。当镀层中的磷含量达到某一范围时,可获得非晶态镀层<sup>11</sup>。非晶物质没有明显的晶格缺陷,也不会有偏析现象的出现,物质均匀等同,具有优良的力学、耐磨及耐蚀性能。镍磷合金性能优异,已有许多学者对二元、三元镍磷合金进行过研究。文中通过制备不同P含量下的Fe-Co-Ni-P四元合金镀层来研究其抗腐蚀、抗气蚀性能。

## 1 试样制备

#### 1.1 试验材料的准备

镀层基体材料为4 mm×40 mm×50 mm的低碳 钢,所需的电镀溶液药品配方见表1,配制镀液 200 mL。电镀试验通过调节镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>的含量 来改变合金镀层中P含量,H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>添加量(体积分 数)分别为15、20、25、30、35、40 g/L。

表1 F	e-Co-Ni-P合金镀层的镀液配方
------	--------------------

Table 1         Bath formula of Fe-Co-Ni-P alloy coatings				
Reagent	Content / $(g \cdot L^{-1})$			
$NiSO_4 \cdot 6H_2O$	120			
NiCl <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O	40			
FeSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	20			
CoCl <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O	10			
H <sub>3</sub> PO <sub>3</sub>	15-40			
$H_3BO_3$	30			
$C_6H_5Na_3O_7$ ·2 $H_2O$	40			
CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>11</sub> SO <sub>4</sub> Na	0.08			
$C_6H_8O_6$	10			

## 1.2 合金镀层制备

样品在电镀之前需进行预处理: 喷砂→80 ℃ 热碱清洗→去离子水冲洗干净→常温下酸洗→去 离子水冲洗干净。接着采用电镀整流器进行电镀 试验,电流密度为2 A/dm<sup>2</sup>,电镀温度保持60 ℃, 电镀时间为2 h,电镀结束后对样品进行洗净吹干 处理。制备得到光亮平整美观的合金镀层,表面 无毛刺无剥落。对电镀后的样品进行切割,切割 后用超声波清洗仪清洗之后吹干。

## 2 试验方法

## 2.1 镀层结构及表面形貌表征

通过XRD(PANalytical, X'Pert PRO多晶粉末 X射线衍射仪)分析对镀层进行结构研究,测定条 件为:X射线管电压40 KV,电流30 mA,Cu靶 Kα辐射,测定范围20°~80°,扫描1°/min;采用 Quanta200环境扫描电子显微镜进行表面形貌和能 谱分析;采用HXD-1000TMC显微硬度计对合金镀 层表面和基体内部分别进行显微硬度测试,载荷 为200 g,加载时间为15 s。

#### 2.2 孔隙率测定

采用贴滤纸法测定镀层孔隙率<sup>[2]</sup>。用去离子水 配制腐蚀液,腐蚀液成分为10g/L铁氰化钾,20g/L 氯化钠,用该腐蚀液浸泡滤纸使其完全湿润,将 滤纸紧贴在待测合金镀层表面,保持滤纸湿润, 10min后取下滤纸,冲洗印有有色斑点的滤纸, 然后将滤纸放置在干净的玻璃片上进行干燥处 理,待其干燥后计算滤纸上的斑点数目,用每平 方厘米出现的斑点数来表示孔隙率。

#### 2.3 电化学测定

采用CHI660C电化学工作站测定极化曲线和 交流阻抗谱来对镀层进行电化学分析。试验采用 三电极系统,分别为甘汞电极,铂电极和工作电 极,合金镀层除了待测面其余都用环氧树脂将其 封装,腐蚀液为质量分数为3.5%氯化钠溶液。

#### 2.4 抗气蚀性能测定

采用SLQS-1000超声波气蚀试验机测定镀层 的抗气蚀性能,试验中模拟了近海海域环境的气 蚀状态。模拟海水采用质量分数为2.7%NaCl 配制,用48 µm(300目)过筛的细沙模拟海水中悬 沙,沙浓度取0.544 kg/m<sup>3</sup>,试验温度为31 ℃,模 拟近海海域夏季水温<sup>[3]</sup>。试验使用的变幅杆是 Φ15,试验时变幅杆伸入液面16 mm,变幅杆探头 与试样间隔1 mm,功率为总功率1 000 W的50%, 超声时间为1.5 s,间隙时间为0.5 s,气蚀时间为8 h。

## 3 镀层组织结构与性能分析

#### 3.1 镀层组织结构分析

图1为镀层X射线衍射图。所有Fe-Co-Ni-P合 金镀层都在20约为45°左右具有一个较宽的漫射



图 1 镀液中不同H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>含量下Fe-Co-Ni-P合金镀层的XRD图谱

Fig.1 XRD patterns of Fe-Co-Ni-P alloy coating with different H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> content in the bath



(a) 15 g / L

峰。因此,合金镀层基本均为非晶态结构。通过 添加P元素,用这种电沉积工艺可以制备出非晶 Fe-Co-Ni-P合金镀层。通过图2中的镀层表面形貌 可以发现镀层表面形貌表现出多颗胞状组织聚 集,呈菌落状分布的特点,且随着镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>含 量的增加胞状组织越细。表2为能谱分析得出的镀 层中各元素质量比,当镀液中添加的H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>质量分 数从25 g/L变化到35 g/L时,镀层中P的质量比由 11.06%增加到了11.59%。通过显微硬度测试,合 金镀层表面硬度约为600~700 HV02,比基体金属 的硬度高出约500 HV<sub>02</sub>。







(d) 40 g / L

图 2 H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>添加量对Fe-Co-Ni-P合金镀层表面形貌的影响 Fig.2 Effects of H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> additions on the surface morphologies of Fe-Co-Ni-P alloy coatings

#### 表 2 合金镀层中各元素的质量分数

Table 2 Mass fraction of each element in the alloy coating $(w/$	'%)
--	-----

Floment	Content of H <sub>3</sub> PO <sub>3</sub>			
Element	25 g/L	30 g/L	35 g/L	
Р	11.06	11.30	11.59	
Fe	2.64	2.89	2.89	
Со	8.73	7.86	8.89	
Ni	77.57	77.95	76.64	

### 3.2 镀层电化学性能分析

图3为合金镀层的极化曲线,通过塔菲尔直线 外推法<sup>[4]</sup>测得不同H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>含量下的合金镀层的腐蚀 电流和腐蚀电位见表3,当镀液中H3PO3含量越来 越多时, Fe-Co-Ni-P合金镀层的腐蚀电流越来越 小, 且在镀液中添加40 g/L H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>时达到最小值 4.071 μA。随着镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>体积分数增加(从 15~40 g/L), 合金镀层耐蚀性能逐渐增强。原因可



图 3 在3.5% NaCl溶液中不同H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>含量下Fe-Co-Ni-P合金镀 层的极化曲线

Fig.3 Polarization curves of Fe-Co-Ni-P alloy coating with different  $H_3PO_3$  content in 3.5% NaCl solution

# 表 3 不同H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>含量的Fe-Co-Ni-P合金镀层在3.5% NaCl溶 液中的腐蚀电流和腐蚀电位

Table 3 Corrosion current and corrosion potential of Fe-Co-Ni-P alloy coating with different H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> content in 3.5% NaCl solution

$C_{{ m H}_3{ m PO}_3}/(g \cdot L^{-1})$	Corrosion current / $\mu A$	Corrosion potential / V
0	16.355	-0.187
15	31.570	-0.300
20	8.638	-0.332
25	8.927	-0.408
30	7.572	-0.308
35	5.564	-0.494
40	4.071	-0.451

能是合金镀层中P含量的增加,增加了结构紊乱 度,且导致镀层组织变得更加均匀细密,表面胞 状物也越来越小;同时,P本身为非金属元素,具 有比金属元素更好的耐蚀性,从而提高了合金镀 层的抗腐蚀性能。

图4为测量频率范围为1~105 Hz下测得的交流 阻抗谱。图5为镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>添加量为15 g/L的交 流阻抗谱的放大图。从图中能够直观得出,镀液 中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>添加量为15 g/L的合金镀层耐蚀性最差, 而镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>添加量为40 g/L的合金镀层容抗弧 半径最大,表明其阻抗最大,耐蚀性最好。且随 着镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>的添加,合金镀层耐蚀性能逐渐升 高。镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>为15 g/L的Fe-Co-Ni-P合金镀层 表现出两个时间常数特征,也属于典型的 Warburg阻抗。这说明在相同时间浸泡下,当镀液 中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>为15 g/L时,合金镀层上电解质溶液已经 通过合金镀层的孔隙渗透到镀层与基体的界面,



图 4 不同H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>含量下Fe-Co-Ni-P镀层交流阻抗图谱

Fig.4 AC impedance spectroscopy of Fe-Co-Ni-P alloy coatings with different H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> content



图 5 镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>添加量为15 g/L的交流阻抗放大图

Fig.5 Enlarged view of AC impedance spectroscopy with 15 g/L  $H_3PO_3$  content in the plating bath

基体金属已经发生腐蚀反应<sup>[5]</sup>,电解质溶液同时也 破坏着合金镀层与基体金属之间的结合,使合金 镀层局部与基体分离或者起泡。

其它5种情况下都只表现出一个时间常数特征,说明此时电解质溶液并未到达镀层与基体金属的界面,基体金属并未发生腐蚀反应。产生这种现象可能的原因是镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>添加量为15 g/L时的Fe-Co-Ni-P合金镀层表面孔隙率最大,约为2.9个斑点数/cm<sup>2</sup>(如表4所示)。在相同的浸泡时间内,当镀层中P含量增加后,镀层表面孔隙率有下降趋势,电解质溶液渗透到镀层与基体金属的界面就会显得更加困难,使基体金属得到了有效防护。在镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>添加量15 g/L的情况下,溶液

## 表 4 $H_3PO_3$ 添加量对合金镀层表面孔隙率的影响 Table 4 Effects of $H_3PO_3$ additions on the surface porosities of the alloy coatings

$C_{\mathrm{H_3PO_3}}/(g\cdot L^{-1})$	15	20	25	30	35	40
Porosity (pellet · cm <sup>-2</sup> )	2.857	1.143	0	0	1.097	0

2017 年

状态由电荷迁移、扩散以及化学反应混合,在交流 阻抗谱上,低频阶段受动力学控制,高频阶段受 传质控制<sup>[6]</sup>。而其余5种含量的合金镀层其电极过 程受扩散控制。

采用Zsimpwin软件对交流阻抗谱进行了拟 合,得到了相对应的等效电路。拟合电路图如图6 所示。图6(a)为镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>为15 g/L的Fe-Co-Ni-P 合金镀层拟合电路图,图6(b)为镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>含量 从20~40 g/L的镀层交流阻抗谱拟合电路图。电路 图中,Rs是溶液电阻;Rct是基体金属电荷转移电 阻;Rf表示镀层电荷转移电阻<sup>[7]</sup>;Q指的是常相位 角元件,一般情况下等效于电容器,又称为双电 层电容。在这里,Q<sub>1</sub>是合金镀层表面与电解质溶 液之间的双电层电容,Q<sub>2</sub>指的是基体金属与镀层 之间的双电层电容。Rf越大,说明合金镀层表面 电阻越大,要越过镀层转移电子也就越困难,阻 抗也越大,合金镀层耐蚀性能就越好。

通过等效电路拟合,得到了当镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>添 加量为20~40 g/L时的拟合数据,如表5所示。从表 中可以看出,当添加的P含量增加时,其镀层电荷 转移电阻*R*f由290.8增加到了3 494 Ω·cm<sup>-2</sup>。这说明



图 6 Fe-Co-Ni-P镀层腐蚀等效电路

Fig.6 Equivalent circuit for the corrosion of Fe-Co-Ni-P coatings

表 5 Fe-Co-Ni-P合金镀层的交流阻抗谱拟合数据

Table 5 Fitting data of the AC impedance spectra for Fe-Co-Ni-P alloy coatings

$C_{\rm H_3PO_3}$ / (g·L <sup>-1</sup> )	$Q_1 / (10^{-6} \ \mu F \cdot cm^2)$	$Rf/(\Omega \cdot cm^2)$	$Q_2 / (10^{-4} \ \mu \mathrm{F} \cdot \mathrm{cm}^2)$	$Rct / (\Omega \cdot cm^2)$
20	25.25	290.8	2.281	21.44
25	6.191	1 639	2.631	23.91
30	3.767	1 910	1.592	24.51
35	2.231	2 720	3.783	15.86
40	1.741	3 494	1.230	49.18

镀层表面电阻随着P含量的添加逐渐增大,阻抗也 随之增加,则耐蚀性能也在镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>含量最大 时(40 g/L)达到最佳。

电解质溶液能透过镀层微孔渗入镀层形成微观电通路<sup>[8]</sup>,当镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>添加量为35 g/L时, 合金镀层表面的孔隙率有所提高,达1.097 pellet/cm<sup>2</sup> (见表4中数据),所以导致电解质渗入镀层与基体 金属形成上述电通路使得基体金属的电荷转移电 阻*R*ct更小。

## 3.3 镀层抗气蚀性能分析

样品在气蚀试验后,镀层表面气蚀部分产生 了明显变化,由光亮变得暗淡。由图7可以看出在 镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>体积分数为25 g/L时,合金镀层气蚀 过程中失重最大,为0.042 g,说明该含量下合金 镀层的抗气蚀性能相对于其他含量最差。

图8是试样经过8h气蚀试验后的表面形貌。 从图8(a)可以看出,H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>添加量为25g/L时试样 表面基本已经没有合金镀层,并开始形成较大的 气蚀凹坑,凹坑已逐渐向试样内部深入。

由图8(b)可见,此时合金镀层表面依然存在一些气蚀十分轻微、近似原镀层表面形态的区域,形成的气蚀孔明显比较细小。合金镀层表面的孔隙等缺陷在进行气蚀试验过程中,能够使空泡的成核、长大过程加剧并进一步在其周围爆裂<sup>10</sup>,使镀层表面缺陷附近的材料首先被损耗。镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>添加量为15 g/L时Fe-Co-Ni-P合金镀层表面孔隙率 是最大的,所以在气蚀试验中表现出的抗气蚀性能也不好。而镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>添加量为40 g/L时Fe-Co-Ni-P合金镀层的胞状结构细小、组织致密,其抗冲蚀性能表现很好。



Fig.7 Weight loss of the samples after 8 h cavitation

第2期



图 8 镀液中不同H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>含量的镀层气蚀后表面形貌

Fig.8 Eroded surface morphologies of the samples made from different H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub> content in the plating bath

## 4 结 论

(1)采用电沉积技术制备了Fe-Co-Ni-P多元合金 镀层,其P质量分数约为11%,且镀层结构均呈非 晶态。该非晶镀层具有硬度高、孔隙率低等优良 性能。

(2) 当镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>添加量从15 g/L增加到 40 g/L时,镀层表面胞状结构越来越均匀、细密, 而且腐蚀电流由31.57 μA减少至4.071 μA,耐腐蚀 性能逐渐增强。当镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>添加量15 g/L时, 其交流阻抗谱表现出Warburg阻抗;当镀液中 H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>添加量为40 g/L时,所获得的非晶镀层阻抗 最大,具有最好的耐腐蚀性能。

(3) 超声波气蚀试验表明, 镀液中H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>添加 量为40 g/L时, 所获得的非晶镀层具有最好的抗气 蚀性能。

### 参考文献

- 陈亚. 现代实用电镀技术[M]. 北京: 国防工业出版社, 2003. CHEN Y. Practical modern electroplating[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2003 (in Chinese).
- [2] 魏攀, 陈斌, 何方波, 等. 锌-镍/纳米氧化铝复合电沉积及镀层结构性能研究[J]. 电镀与涂饰, 2010, 29(5): 1-5.
  WEI P, CHEN B, HE F B, et al. Electrodeposition of Zn-Ni/nano-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> composite coating and study of its structure and properties[J]. Electroplating & Finishing, 2010, 29(5): 1-5 (in Chinese).
- [3] 冯沈科. 舟山螺头水道冬季潮流悬沙特性及其数值模拟
   [D]. 杭州: 浙江大学, 2012.
   FENG S K. The property and numerical simulation of the flow

suspended sediment in the Luotou strait of Zhoushan islands in winter[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2012 (in Chinese).

[4] 孙跃, 胡津. 金属腐蚀与控制[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学 出版社, 2013.

SUN Y, HUO J. Metal corrosion and control[M]. Harbin: Harbin Institute of Technology press, 2013 (in Chinese).

[5] 刘光明,杨晓东,林继月,等. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/有机硅/SiO<sub>2</sub>杂化涂层电 化学阻抗谱研究[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2013, 33(6): 527-531.

LIU G M, YANG X D, LIN J Y, et al. Electrochemical impedance spectroscopy of an Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/organosilicone/SiO<sub>2</sub> hybrid coating[J]. Journal of Chinese Society for Corrosion and Protection, 2013, 33(6): 527-531 (in Chinese).

- [6] 曹楚南. 电化学阻抗谱导论[M]. 北京: 科学出版社, 2002. CAO C N. An introduction to electrochemical impedance spectroscopy[M]. Beijing: Science Press, 2002 (in Chinese).
- [7] 吴剑峰, 王结良, 吕涛, 等. 电化学阻抗谱研究三种涂层体系的耐蚀性[J]. 腐蚀与防护, 2010, 31(10): 760-802.
  WU J F, WANG J L, LV T, et al. Corrosion resistance of three coating systems studied by electrochemical impedance spectroscopy [J]. Corrosion and Protection, 2010, 31(10): 760-802 (in Chinese).
- [8] 毛肖,张九渊,薛进,等. 热换器耐高温涂料的电化学阻抗谱特性分析 [J]. 科技通报, 2005, 21(1): 19-23.
  MAO X, ZHANG J Z, XUE J, et al. The EIS characteristic analysis of the heat exchanger heat resistant coatings [J]. Technolgy, 2005, 21(1): 19-23 (in Chinese).
- [9] LIN C J, CHEN K C, HE J L. The cavitation erosion behavior of electroless Ni-P-SiC composite coatings[J] .Wear, 2006, 261 (11/12): 1390-1396.